

A1203微粒对Cd-A1203复合镀氢渗入量的影响

作者: 徐小连 李 锋 姜成林 发表时间: 2003-2-1 10:04:37

利用电化学方法探讨了在电镀镉及加入A1203微粒过程中, A1203微粒的加入量对其氢渗入量的影响. 试验表明: 在其过程中, 夹杂A1203微粒可以减少氢的渗入量, 且随着夹杂到镀层中A1203微粒的增加, 渗入到基体金属的氢量减少; 同时还发现, 渗氢电流均是由突峰到稳定, 一段时间后再以较快的速度上升, 然后缓慢平稳.



[加入收藏]



[打印本页]



[网上投稿]



[关闭返回]

版权所有: 材料保护杂志社 中国表面工程信息网络中心 鄂ICP备05001264

Tel: 027-83330037 Fax: 027-83638752 E-mail: abc430030@126.com

短信平台: 编辑“材料保护”发送到106650120留言 (0.1元/条, 接收免费)